

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

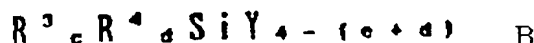
PUBLICATION NUMBER : 01275130
 PUBLICATION DATE : 02-11-89
 APPLICATION DATE : 28-04-88
 APPLICATION NUMBER : 63104258



APPLICANT : ASAHI GLASS CO LTD;

INVENTOR : WAKABAYASHI TSUNEO;

INT.CL. : B32B 7/02 B32B 3/30



TITLE : LOW REFLECTION TRANSPARENT
 MOLDED PIECE

ABSTRACT : PURPOSE: To suitably hold the balance of reflection preventing capacity and light ray transparency by forming a coating film of low reflection coating film composition made of specific compound or its hydrolyzed material on a transparent plastic base material having an uneven scattering surface.

CONSTITUTION: A coating film of low reflection coating film composition made of a compound or its hydrolyzed material represented by formulae A and B is formed on a transparent plastic base material having an uneven scattering surface. The base material includes acrylic resin, polystyrene resin, etc., the roughness of the uneven scattering surface preferably has wavelength of 1/50~5times as long as that of a visible light ray, and a sandblasting, an etching with chemicals, etc., is employed. A forming method for the film includes a dipping coating, a rotary coating, a spray coating, etc., and it is heated, after coating, to form a cured coating film.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平1-275130

⑬ Int.Cl.⁴

識別記号

序内整理番号

⑭ 公開 平成1年(1989)11月2日

B 32 B

7/02
3/30

1 0 3

6804-4F
6617-4F

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全11頁)

⑮ 発明の名称 低反射透明成形体

⑯ 特 願 昭63-104258

⑰ 出 願 昭63(1988)4月23日

⑱ 発 明 者 米 田 貴 重 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町松原1150

⑲ 発 明 者 若 林 常 生 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町松原1150

⑳ 出 願 人 旭硝子株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

㉑ 代 理 人 弁理士 内 田 明 外3名

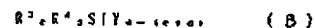
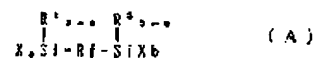
明 細 書

1. 発明の名称

低反射透明成形体

2. 特許請求の範囲

- (1) 散乱性凹凸表面を有する透明プラスチック基材の該表面に下記式(A)および(B)で表わされる化合物またはその加水分解物とからなる低反射塗膜組成物の塗膜が形成されることを特徴とする低反射透明成形体。



(式中、R¹, R² は水素または炭素数1〜8の炭化水素基で同一または異なってもよく、R³, R⁴ は炭素数1〜16の有機基、R⁵ はパーフルオロアルキレン基含有の2価の有機基、X, Y は加水分解性基を示し、a, b は1〜3、c, d は0または1〜2であってa+b+c+d=3である。)

- (2) 請求項1記載の式(B)化合物のR⁵がエポキシ基含有有機基であることを特徴とする低反射透明成形体。

- (3) 請求項1記載の低反射塗膜組成物が式(A)化合物：〜99重量%、式(B)化合物：99〜1重量%であることを特徴とする低反射透明成形体。

- (4) 請求項1記載の散乱性凹凸表面が可視光線の1/50波長の範囲乃至5倍の波長の範囲であることを特徴とする低反射透明成形体。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、その表面反射を防止し、防眩性が高められるとともに、可視光線透過率の低下がなく、その視認性の向上された透明プラスチック基材よりなる低反射透明成形体に関するものである。

【従来の技術】

一般に、プラスチック材料、特に透明プラスチック材料は透明性に加えて、自身の有する既

而して、上記の種々なる返反射化の方法にお

(式中、 R^1, R^2 は水素または炭素数 1 ~ 6 の炭化水素基で同一または異なるいてもよく、

特開平 1-275130 (3)

R^a, R^b は炭素数 1～16 の有機基、Rf はパーフルオロアルキレン基含有の 2 価の有機基、X, Y は加水分解性基を示し、a, b は 1～3、c, d は 0 または 1～2 個あつて c + d ≤ 3 である。）

本発明における透明プラスチック基材としては、例えばアクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂、ジエチレングリコールビス（アリルカーボネート）（以下、PPG 社商標品名“CR-39”という）重合体、CR-39 とステレンとの共重合体、CR-39 とシアリルフタレートとの共重合体、（ハロゲン化）ビスフェノール A のシアリルカーボネート重合体およびその共重合体、（ハロゲン化）ビスフェノール A のジ（メタ）アクリレート重合体およびその共重合体、（ハロゲン化）ビスフェノール A のウレタン寛性（メタ）アクリレート重合体およびその共重合体などが挙げられる。

本発明はかかる透明プラスチック基材が散乱性凹凸表面を有することが重要である。その散

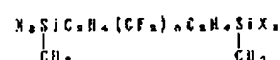
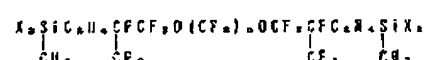
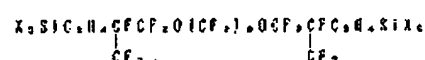
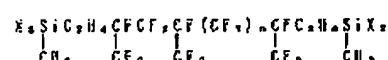
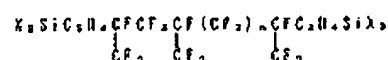
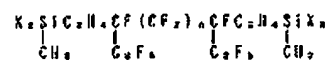
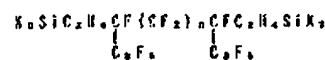
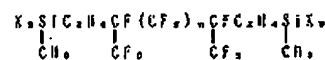
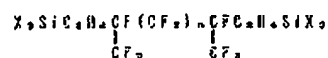
乱性凹凸表面の粗度は可視光線の 1/50 乃至 5 倍の波長の範囲内であるのが好適である。而して、その凹凸表面の粗度は上記の範囲内において、要求される反射防止性と凹凸部への塗布による効果の低減、さらには下記に詳述する低反射塗膜組成物の屈折率とを考慮して決定される。ここで、上記の範囲を外れて細かい場合は、低反射塗膜組成物の塗布により実質的に凹凸による効果が消失し低反射性が実現しない。また、粗度が大きく荒い場合は低反射塗膜組成物の塗布の繰り返しを必要としてコスト的に不利となりさらに基材の凹凸部のレンズ効果により、透視像に歪を生ずるなどの好ましくない現象が発現し易くなる。

透明プラスチック基材の表面を散乱性凹凸面とする方法としてはサンドブラスト、化学薬品によるエッチング処理あるいは凹凸状に加工されたガラスあるいは金型を用いてプラスチックを成形して、そのプラスチックに凹凸状表面を転写させる方法、さらには凹凸状を形成させる

クレーヤ塗料を塗布する方法等を採用し得て、それらの方法は後の工程等を加味して目的に応じて適宜選択される。

かくして散乱性凹凸表面の形成された透明プラスチック基材の塗表面に低反射塗膜組成物の塗膜が形成される。本発明の低反射塗膜組成物は前記の如く式（A）で表わされる化合物および式（B）で表わされる化合物とよりなる。

而して、式（A）で表わされる化合物としてのポリフルオロアルキレン基含有化合物において好ましくはポリフルオロアルキレン基含有ビスシラン化合物であつて、フッ素原子の分極率が小さくしたがつて屈折率も低く低反射性、高透過性を発現するための必須の成分である。また、この化合物は得られる塗膜の耐擦傷性を高めるためにも欠くことのできない成分でもある。かかる化合物の代表例を示すと



（式中、X は加水分解性基、n は 4～16 の整数を示す。）

が挙げられる。而して上記例示において X は具体的にハロゲン、アルコキシ、オキシム、ケ

特開平1-275130(4)

トオキシム、オキシアルキレン基などであり、好ましくはハロゲン、アルコキシ基である。

また、式(8)で表わされる化合物としての有機シラン化合物は、基材への付着性、得られる膜の硬度および低反射性、組成物の寿命等の目的に応じて適宜選択されるが、基材への付着性の点からエポキシ基含有シラン化合物を用いるのがより好ましい。エポキシ基含有シラン化合物としては例えば、

グリシドキシメチルトリメトキシシラン

グリシドキシメチルトリエトキシシラン

α -グリシドキシエチルトリメトキシシラン

α -グリシドキシエチルトリエトキシシラン

β -グリシドキシエチルトリエトキシシラン

β -グリシドキシプロピルトリメトキシシラン

α -グリシドキシプロピルトリメトキシシラン

α -グリシドキシプロピルトリエトキシシラン

β -グリシドキシプロピルトリエトキシシラン

γ -グリシドキシプロピルトリメトキシシラン

γ -グリシドキシプロピルトリエトキシシラン

β -[3,4-エポキシシクロヘキシル]エチルトリエトキシシラン

β -[3,4-エポキシシクロヘキシル]エチルトリプロポキシシラン

β -[3,4-エポキシシクロヘキシル]エチルトリプトキシシラン

β -[3,4-エポキシシクロヘキシル]エチルトリメトキシエトキシシラン

β -[3,4-エポキシシクロヘキシル]エチルトリフェノキシシラン

γ -[3,4-エポキシシクロヘキシル]プロピルトリメトキシシラン

グリシドキシメチルジエトキシシラン

α -グリシドキシエチルメチルジメトキシシラン

α -グリシドキシエチルメチルジエトキシシラン

β -グリシドキシエチルメチルジメトキシシラン

β -グリシドキシエチルメチルジエトキシシラ

γ -グリシドキシプロピルトリプロポキシシラン

γ -グリシドキシプロピルトリエトキシシラン

γ -グリシドキシプロピルトリメトキシエトキシシラン

γ -グリシドキシプロピルトリフェノキシシラン

α -グリシドキシブチルトリメトキシシラン

α -グリシドキシブチルトリエトキシシラン

β -グリシドキシブチルトリメトキシシラン

β -グリシドキシブチルトリエトキシシラン

γ -グリシドキシブチルトリメトキシシラン

γ -グリシドキシブチルトリエトキシシラン

δ -グリシドキシブチルトリメトキシシラン

[3,4-エポキシシクロヘキシル]メチルトリメトキシシラン

[3,4-エポキシシクロヘキシル]メチルトリエトキシシラン

β -[3,4-エポキシシクロヘキシル]エチルトリメトキシシラン

ン

α -グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン

β -グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン

β -グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン

γ -グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン

γ -グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン

γ -グリシドキシプロピルメチルジプロポキシシラン

γ -グリシドキシプロピルエチルジプロポキシシラン

γ -グリシドキシプロピルメチルジプトキシシラン

γ -グリシドキシプロピルメチルジメトキシエトキシシラン

γ -グリシドキシプロピルメチルジフェノキシ

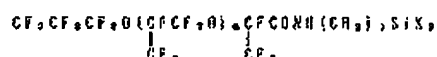
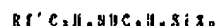
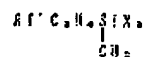
特開平 1-275130 (5)

シラン

γ-グリシドキシプロピルメチルジメトキシシ
ランγ-グリシドキシプロピルエチルジメトキシシ
ランγ-グリシドキシプロピルエチルジエトキシシ
ランγ-(3,4-エポキシシクロヘキシル)プロピル
トリエトキシシランδ-(3,4-エポキシシクロヘキシル)ブチル
トリメトキシシランγ-グリシドキシプロピルジニルジエトキシシ
ランγ-グリシドキシプロピルフェニルジメトキシ
シランγ-グリシドキシプロピルフェニルジエトキシ
シランδ-(3,4-エポキシシクロヘキシル)ブチル
トリエトキシシラン

等が挙げられる。その他の式 (B) で変わされ

る有機化合物としては例えば、



(ここで、 Rf' は炭素数 4 から 16 のポリフルオ
ロアルキル基、 X は Cl 、 OC_2H_5 、 OC_2H_5 、 n は 1
以上の整数、 n は 4 から 16 の整数を示す。)

などのポリフルオロアルキル基含有のシラン化
合物、さらに

メチルトリメトキシシラン

メチルトリエトキシシラン

メチルトリメトキシエトキシシラン

メチルトリアセトキシシラン

メチルトリブトキシシラン

メチルトリフェノキシシラン

エチルトリメトキシシラン

エチルトリエトキシシラン

ビニルトリメトキシシラン

ビニルトリエトキシシラン

ビニルトリアセトキシシラン

ビニルトリメトキシエトキシシラン

フェニルトリメトキシシラン

フェニルトリエトキシシラン

フェニルトリアセトキシシラン

α-クロロプロピルトリメトキシシラン

α-クロロプロピルトリエトキシシラン

3,3,3-トリフロロプロピルトリメトキシシ
ランα-メタクリルオキシプロピルトリメトキシ
シラン

α-アミノプロピルトリメトキシシラン

α-アミノプロピルトリエトキシシラン

α-メルカプトプロピルトリメトキシシラン

α-メルカプトプロピルトリエトキシシラン

N-β (アミノエチル)-α-アミノプロピ
ルトリメトキシシラン

β-シアノエチルトリエトキシシラン

メチルトリフェノキシシラン

クロロメチルトリメトキシシラン

クロロメチルトリエトキシシラン

ジメチルジメトキシシラン

フェニルメチルジメトキシシラン

ジメチルジエトキシシラン

フェニルメチルジエトキシシラン

γ-クロロプロピルメチルジメトキシシラン

γ-クロロプロピルメチルジエトキシシラン

ジメチルジアセトキシシラン

γ-メタクリルオキシプロピルメチルジメ
トキシシランγ-メタクリルオキシプロピルメチルジエ
トキシシラン

特開平 1-275130 (6)

γ-メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン

γ-メルカプトプロピルメチルジエトキシシラン

γ-アミノプロピルメチルジメトキシシラン

γ-アミノプロピルメチルジエトキシシラン

メチルビニルジメトキシシラン

メチルビニルジエトキシシラン

等が挙げられる。

本発明の低反射塗膜組成物において式(A)で表わされる化合物および式(B)で表わされる化合物は、それぞれにおいて1種のように規定されることなく、2種以上を併用することもできる。式(A)で表わされる化合物であるポリフルオロアルキレン基含有化合物および式(B)で表わされる有機シラン化合物の配合割合は(A)化合物1〜99重量%、(B)化合物99〜1重量%であり、適宜選定され得る。

低反射塗膜組成物の調整は(A)化合物および(B)化合物あるいは必要によって配合され

知く、(A)化合物および(B)化合物の他に塗膜の形成性、塗膜の特性の向上を目的として、他の成分が加えられる。

ここで塗膜の形成に際しての加熱温度を低くし、加熱時間を短縮して硬化を促進させるためにはシランール縮合所硬化触媒の添加が重要である。添加される硬化触媒は従来公知のものでよく、例えばエタノールアミン、ジエタノールアミン、エチレンジアミンなどの有機アミン、酸塩類、炭酸鉛、ステアリン酸鉛のような各種鉛化合物、テトラメチルアンモニウムハイドロキサイドのような第4級アンモニウム化合物、アルミニウムアセチルアセトン、コバルトアセチルアセトンのような金属キレート化合物などが挙げられる。

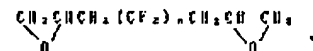
また、低反射塗膜組成物に添加される他の成分として、界面活性剤は形成される塗膜の平滑性を向上させるために有用であり、種々の界面活性剤の使用が可能である。界面活性剤は組成物に対して0.01〜0.5重量%の範囲で添加す

る他の成分とを単に混合するのみでよいが、(A)化合物および(B)化合物を予め加水分解した部分加水分解物、各化合物の共加水分解縮合物を混合することによっても行なわれる。部分または共加水分解は塩酸、酢酸、硫酸などの酸性水溶液または純水を添加することによって達成される。かかる加水分解において水の添加は一度に加えても良いが好ましくは加水分解速度を制御するために、液温、添加速度を調節しながら行なうのが望ましい。加水分解に際してはアルコール、アルコキシアルコールなどが生成するがこれらと水などを加熱および減圧下にて適量蒸発除去して固形分濃度を比較的任意に調整することができる。また、除去後、適当な溶媒、例えばアルコール、エステル、エーテル、ケトン、ハロゲン化炭化水素、芳香族系溶媒などを単独または併用して適当な量を加えることによって、固形分濃度を調整しプラスチック基材への塗布性を向上させることができる。

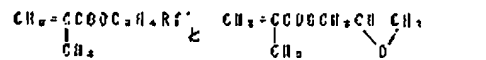
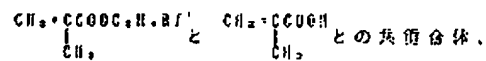
本発明における低反射塗膜組成物には前記の

る。さらに目的に応じて他のフッ素含有化合物、例えば、

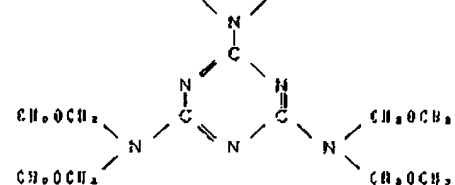
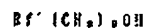
ポリフルオロアルキレン基含有ジエポキシ化合物である



ポリフルオロアルキレン基含有メタクリレートとメタクリル酸誘導体との共重合体である



さらに、ポリフルオロアルキレン基含有アルコールとメラミン誘導体との反応物である



特開平1-275130(7)

(上記式中、Rf'はポリフルオロアルキル基を示す。)

との反応物など、また、金属酸化物ゾル、エポキシ樹脂、フチラル樹脂等の各種の添加剤を添加することもある。形成される塗膜の黄変防止のためには、例えばベンゾフェノン系、トリアゾール系、サルチル酸系などの紫外線吸収剤の添加が有用であり、紫外線吸収剤は組成物との相溶性を考慮して選択され、組成物に対して0.1〜5重量%添加される。

本発明において、散乱性凹凸表面を有する透明プラスチック基材の該表面への低反射塗膜組成物の塗膜の形成方法は特に限定されることがなく、基材の表面への組成物の塗布は浸せき塗布、回転塗布、スプレー塗布、流し塗り、ローラー塗布などによって行なわれる。塗布後は、70〜130℃の温度に30〜120分間加熱して硬化させることによって硬化塗膜とする。かくして低反射塗膜の形成された低反射透明成形体を得ることができる。

3 付着性試験

クロスカットテープテストで塗布表面に1mm間隔で縦横に11本の平行線を入れて100個のマス目をクロスカットし、その上にセロファン粘着テープを付着させた後テープを剥離して100個のマス目の中で剥離しないマス目を調査した。

4 耐久性試験

煮沸水中に1hr浸漬後の塗膜の付着性及び耐擦傷性を調査した。

5 視認性評価試験

第1図に示すような20cm立方の暗箱であって、面1は開放され、面2の中心位置に100w白熱灯光源が取り付けられ(図では省略)、面2より5cmの位置3に第2図に示す2mm間隔で黑白の模様棒(ゼブラ)の描かれた長さ2mmの亚克力樹脂板5の挿入部3が設けられ、さらに面1より10cmの位置に実施例にて得られる試料をセットし得る挿入部4が設けられた視認性評価試験装置を用いた。この装置にて挿入部3に

〔実施例〕

以下に本発明を実施例により具体的に説明するが本発明はこれらの実施例にのみ限定されるものでないことは勿論である。尚、実施例において低反射透明成形体の評価方法は次の通りである。

1 耐摩耗性試験

#0000ステールウール(商品名“ボンスター”日本ボンスター(株)製品)で摩耗し傷のつきにくさを調査して次のように評定した。

A: 強く摩耗しても全く傷がつかない

B: 強く摩耗すると少し傷がつく

C: 強く摩耗すると傷が多くなる

2 反射率測定

自記分光光度計正反射光測定付属装置(日立製作所製: 323型)を使用し波長400nm〜700nmの入射角5°における平均反射率を測定した。

亚克力樹脂板5および、挿入部4に試料を挿入セットし、面1の開放部より試料を通して確認される亚克力樹脂板3の模様棒の視認性を調査し、さらに1の面に5×5cmの白紙を置いてそれに映る反射像の映りを観察した。

評価は以下の基準にて行った。

A 模様の視認性は極めて良好で白紙の反射像もまったく見られない。

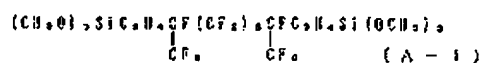
B 模様の視認性は極めて良好だが白紙の反射像はかなり見える。

C 模様の視認性は著しく悪いが白紙の反射像はまったく見られない。

D 模様の視認性は著しく悪く白紙の反射像もかなり見える。

実施例1〜3

低反射塗膜組成物の(A)化合物として下記式(A-1)



で表わされるポリフルオロアルキレン誘導体

特開平 1-275130 (B)

スシラン化合物 20 g と (B) 化合物として
γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン
6.2 g とをシアセトンアルコール 520 g に溶
解し、液温を 10℃ 以下に保ちながら 1% 酢酸水
溶液 3.4 g を徐々に滴下した。滴下終了後も
液温を 10℃ 以下に 1 時間保ち、その後蒸溜に
戻し 5 日間放置した。さらにアルミニウムアセ
ルアセトネート 1.1 g をこの部分加水分解溶
液に混合しコート液（以下 HC-01 と略す）を
調製した。

この HC-01 に第 1 表に示す凹凸表面を有す
る 20cm×20cm のジエチレングリコールビス（ア
リルカーボネート）重合体よりなる板（板厚 2
mm）を浸漬し、引上速度 6 cm/分にて引上げて
HC-01 を塗布し、次いで 100℃ に 20 分間加熱し
て硬化させて、低反射塗膜の形成された低反射
透明成形体を得た。得られた透明成形体の詳細
結果を第 1 表に示す。

比較例 1

実施例 1 ～ 3 におけると同様にコート液

HC-01 を、実施例 1 ～ 3 と同様のジエチレング
リコールビス（アリルカーボネート）重合体よ
りなり、凹凸表面でなく平滑表面を有する板に
塗布し、硬化させて塗膜の形成された透明成形
体を得た。この成形体の詳細結果を第 1 表に示
す。

比較例 2

比較例 1 におけるジエチレングリコールビス
（アリルカーボネート）重合体よりなる平滑表
面を有する板にコート液を塗布、硬化しない場
合の詳細結果を第 1 表に示す。

比較例 3

実施例 1 におけるジエチレングリコールビス
（アリルカーボネート）重合体よりなる凹凸表
面を有する板にコート液を塗布、硬化させるこ
となく、低反射塗膜が形成されない場合の詳細
結果を第 1 表に示す。

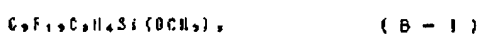
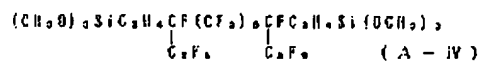
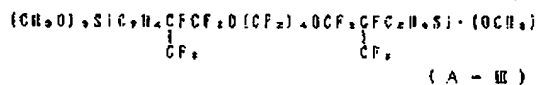
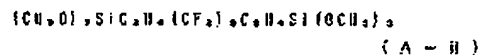
第 1 表

	凹凸性	耐久性	耐熱性	耐水性	付着性	反射率 (%)	凹凸表面粗度 (P-V 値)	凹凸性
実施例 1	A	100	A	100	100	0.9	1/5.2	A
実施例 2	A	100	A	100	100	0.6	1/2.2	A
実施例 3	A	100	A	100	100	1.1	1/18.2	A
比較例 1	A	100	A	100	100	1.4	滑	B
比較例 2	—	—	—	—	—	2.1	—	C
比較例 3	—	—	—	—	—	1.3	1/5.2	C

λ: 可視光線の波長

実施例 4 ～ 12

低反射塗膜組成物の (A) 化合物を前記式
(A-I) および下記式 (A-II ～ IV) で表わ
されポリフルオロアルキレン基含有ビスシラン
化合物とし、(B) 化合物を下記式 (B-I ～
II) で表わされる有機シラン化合物とし、それ
らの量および他の添加剤とその量を第 2 表に示
す通りとして実施例 1 ～ 3 と同様にしてコート
液を調製した。このコート液を実施例 1 と同様
の凹凸表面を有するジエチレングリコールビス
（アリルカーボネート）重合体よりなる板に塗
布し硬化させて、低反射塗膜の形成された低反
射透明成形体を得た。



特開平 1-275130 (9)



(B-II)

得られた透明成形体の評価結果を第3表に示す。

比較例 4 ~ 5

低反射塗膜組成物の(A)化合物を前記式(A-I)および(A-II)として、その量を第2表に示す通りとし、(B)化合物を用いることなく、且つ他の添加剤を第2表に示す通りとして実施例1〜3と同様にしてコート液を調製した。このコート液を実施例1と同様の凹凸表面を有するジエチレングリコールビス(アリルカーボネート)重合体よりなる板に塗布し、硬化させて塗膜の形成された透明成形体を得た。この成形体の評価結果を第3表に示す。

化合物名	(A) 化合物				(B) 化合物		[粘度] 水溶液	DMA [*]	Δ ^{††}
	A-I	A-II	A-III	A-IV	B-I	B-II			
実施例4	20.0	20.0			6.2	5.5	3.4	320	1.1
実施例5	15.0				10.0		4.3	475	1.0
実施例6					9.8		3.8	480	1.0
実施例7	20.0		25.0				5.5	550	1.4
実施例8				10.0		6.0	3.3	520	1.1
実施例9					6.2	5.5	2.8	474	1.0
実施例10	20.0	32.3					7.6	1040	2.2
実施例11	15.0		15.0	11.3	4.1		4.5	594	1.5
実施例12						3.5	3.7	536	1.3
比較例4	20.0						3.0	380	0.8
比較例5							2.9	417	0.9

(注) 表中の数字は(g)

* DMA: ジアセトンアルコール
†† Δ: アルミニウムセチルアルセトネート

第2表

第3表

	反射率 (%)	付着性	耐擦傷性	耐久性		耐水性
				付着性	耐擦傷性	
実施例4	0.9	100	A	100	A	A
実施例5	0.9	100	A	100	A	A
実施例6	1.1	100	A	100	A	A
実施例7	1.0	100	A	100	A	A
実施例8	0.9	100	A	100	A	A
実施例9	1.3	100	A	100	A	A
実施例10	0.7	100	A	100	A	A
実施例11	0.0	100	A	100	A	A
実施例12	0.8	100	A	100	A	A
比較例4	0.8	50	A	40	A	A
比較例5	1.5	100	A	200	B	D

実施例13~21

低反射塗膜組成物の(A)化合物を前記式(A-I~IV)で表わされるポリフルオロアルキレン基含有ビスシラン化合物とし、(B)化合物を前記式(B-I~II)および(B-III~IV)で表わされる有機シラン化合物として、それらを第4表に示す通り併用し、且つ他の添加剤とその量を第4表に示す通りとして実施例1〜3と同様にしてコート液を調製した。このコート液を実施例1と同様の凹凸表面を有するジエチレングリコールビス(アリルカーボネート)重合体よりなる板に塗布し、硬化させて反射防止塗膜の形成された低反射透明成形体を得た。



(B-III)



(B-IV)

得られた透明成形体の評価結果を第5表に示す。

特開平 1-275130 (10)

比較例 8 ～ 8

低反射透明組成物の (B) 化合物を前記式 (E-I ~ IV) として、それらを第 4 表に示す通りの量で併用し、(A) 化合物を用いることなく、且つ、他の添加剤を第 4 表に示す通りとして実施例 1 ～ 3 と同様にしてコート液を調製した。このコート液を実施例 1 と同様の凹凸表面を有するポリエチレングリコールビス (アリルカーボネート) よりなる板に塗布し、硬化させて塗膜の形成された透明成形体を得た。この成形体の評価結果を第 5 表に示す。

第 4 表

化合物名	(A) 化合物				(B) 化合物				1層厚	水浸透	BAA*	AA**
	A-I	A-II	A-III	A-IV	B-I	B-II	B-III	B-IV				
実施例13					1.9	4.9			7.6	3.6	408	0.9
実施例14	15.0					2.1				5.1	443	0.9
実施例15		25.0			8.9	17.0				8.4	952	2.0
実施例16	20.0					11.0			12.0	9.3	780	1.6
実施例17	20.0				5.5			3.5		3.1	596	1.3
実施例18			25.0					3.6	5.3	6.2	620	1.3
実施例19				18.0	5.0			1.6	2.3	3.3	542	1.1
実施例20			18.0		6.1			2.8	4.1	8.8	952	2.0
実施例21	20.0	20.0						8.9	20.0	5.5	518	1.1
比較例6						20.0				12.7	575	1.3
比較例7					23.0			7.3		3.4	520	1.3
比較例8						30.0				6.8	560	1.0

注) 表中の数値は (g)

* BAA: ジアセトンアルコール

** AA: アルミニウムアセチルアセトネート

第 5 表

	反射率 (%)	付着性	耐熱性	耐久性		視認性
				付着性	耐熱性	
実施例 13	0.7	100	A	100	A	A
実施例 14	1.1	100	A	100	A	A
実施例 15	1.2	100	A	100	A	A
実施例 16	1.3	100	A	100	A	A
実施例 17	0.8	100	A	100	A	A
実施例 18	0.9	100	A	100	A	A
実施例 19	0.7	100	A	100	A	A
実施例 20	0.8	100	A	100	A	A
実施例 21	1.1	100	A	100	A	A
比較例 6	2.1	100	A	100	B	D
比較例 7	0.9	55	C	55	C	D
比較例 8	2.0	100	B	100	B	D

[発明の効果]

本発明の低反射透明成形体は光線反射防止性能および透過率のバランスが保持されるという優れた効果を有し、しかも簡便で比較的低コストの方法によって得られるという特徴をも有している。特に形成される塗膜は耐熱性、耐久性に優れているという効果も認められる。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は実施例によって得られた原料の視認性評価試験装置の斜視図であり、第 2 図は同装置に用いる黒白の結核様の描かれたアクリル樹脂板の正面図である。

1: 暗箱の 1 面であって開放面

2: 暗箱の 1 面であって光源が取り付けられる面

3: 黒白の結核様の描かれたアクリル板挿入部

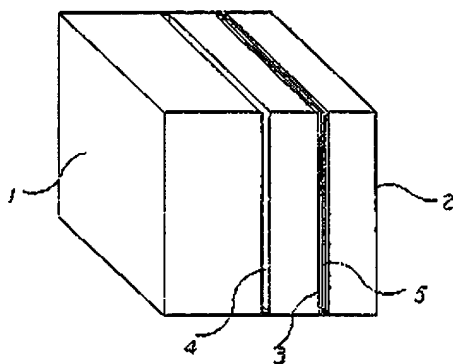
4: 試料挿入部

5: 黒白の結核様の描かれたアクリル板

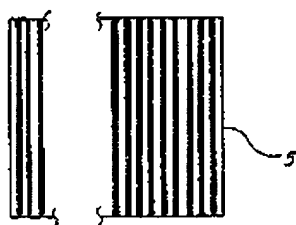
以内 (許願主) 内田 明

特開平 1-275130 (11)

第 1 図



第 2 図



特開平1-275130

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成8年(1996)7月9日

【公開番号】特開平1-275130

【公開日】平成1年(1989)11月2日

【年通号数】公開特許公報1-2752

【出願番号】特願昭63-104258

【国際特許分類第6版】

B32B 7/02 103 9268-4F

3/30 7415-4F

手続補正書

平成7年8月29日

特許庁長官 殿

1 事件の表示 昭和63年特許第104258号

2 発明の名称 低反射透明成形体

3 補正をする者

通件との関係 特許出願人

住所 東京都千代田区丸の内二丁目1番2号

名称 (004) 旭硝子株式会社

4 代理人

住所 〒105 東京都港区虎ノ門一丁目16番2号 虎ノ門千代田ビル

氏名 弁護士(7)79)内田 明

5 補正命令の目付 自発補正

6 補正により増加する請求項の数 なし

7 補正の対象

(1) 明細書の特許請求の範囲の欄

(2) 明細書の発明の詳細な説明の欄

8 補正の内容

(1) 明細書の特許請求の範囲の欄

欄紙の通り書きする。

(2) 明細書の発明の詳細な説明の欄

(1-1) 明細書第6頁11～14行の「式(A)および、形成されてなる」を

「式(A)で表される化合物もしくはその部分加水分解物および下記式(B)で表される化合物もしくはその部分加水分解物からなる低反射透明組成物、または、下記式(A)で表される化合物と下記式(B)で表される化合物の共部分加水分解物からなる低反射透明組成物、の性状を形成し硬化してなる」に補正する。

(1-2) 明細書第6頁16行の「 $R^1_{11} \rightarrow R^1_{12}$ 」を「 $R^1_{11} \rightarrow R^1_{12}$ 」に補正する。(1-3) 明細書第6頁下から2行目「R²」を「R²は同一または異なっているもよく」に補正する。

(1-4) 明細書第6頁下から1行目「で同一または異なっているもよく」を削除する。

(1-5) 明細書第7頁1行の「炭素数」を「同一または異なっているもよく炭素数」に補正する。

(1-6) 明細書第7頁3行の「1～3」を「1～3の整数」に補正する。

(1-7) 明細書第7頁4行の「0または1～2」を「0～2の整数で」に補正する。

(1-8) 明細書第8頁1行の「乃至6倍」を「から5倍まで」に補正する。

(1-9) 明細書第9頁7～8行の「式(A)で表される化合物・化合物」と「式(A)で表される化合物もしくはその部分加水分解物および式(B)で表される化合物もしくはその部分加水分解物からなる低反射透明組成物、または、式(A)で表される化合物と式(B)で表される化合物の共部分加水分解物からなる低反射透明組成物」に補正する。

(1-10) 明細書第9頁10～11行の「のポリフルオロ……で好ましくはポリ」を「ポリ」に補正する。

(1-11) 明細書第9頁11～12行の「ビスシラン」を削除する。

(1-12) 明細書第9頁14～15行の「ポリ」を「ポリ」に補正する。

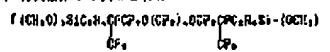
(1-13) 明細書第9頁2～4行の「共部分加水分解物」を「共部分加水分解物」に補正する。

(1-14) 明細書第10頁5行の「共」を「共部分」に補正する。

(1-15) 明細書第10頁8行の「部分」を削除する。

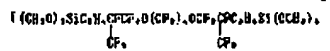
特開平 1-275130

(1-16) 明開第 3 の頁 15 行の



を

(A-Ⅱ)]



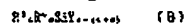
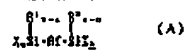
に結合する。

(A-Ⅲ)]

以上

2. 特許請求の範囲

(1) 防眩性白色表面を有する透明プラスチック基材の該表面に下記式 (A) で表される化合物もしくはその部分加水分解物および下記式 (B) で表される化合物もしくはその部分加水分解物からなる低反射膜組成物、または、下記式 (A) で表される化合物と下記式 (B) で表される化合物の炭酸カルシウム加水分解物からなる低反射膜組成物の塗膜を形成し硬化してなることも特徴とする低反射透明成形体。



(式中、R¹, R² は同一または異なっておりてもよく水素または炭素数 1~6 の炭化水素基、R³, R⁴ は同一または異なっておりてもよく炭素数 1~16 の有機基、Rf はパーフルオロアルキレン基を含む 2 価の有機基、X, Y は加水分解基を示し、a, b は 1~3 の整数、c, d は 0~2 の整数であって a + c ≤ 3 である。)

(2) R¹ がメキシシ基を含む有機基である請求項 1 の低反射透明成形体。

(3) 低反射膜組成物が式 (A) で表される化合物もしくはその部分加水分解物の 1~99 重量%および式 (B) で表される化合物もしくはその部分加水分解物の 99~1 重量%からなる低反射膜組成物、または、式 (A) で表される化合物の 1~99 重量%と式 (B) で表される化合物の 99~1 重量%の炭酸カルシウム加水分解物からなる低反射膜組成物である請求項 1 の低反射透明成形体。

(4) 防眩性白色表面が可視光線の 1/500 から 5 倍までの波長の領域である請求項 3 の低反射透明成形体。